

## ОБЩАЯ ХИМИЯ

УДК 669.017.11.46.295'296'289

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ ГАФНИЙ-ВАНАДИЙ-ГЕРМАНИЙ

Ю.Д. Серопегин, М.В. Рудометкина

(кафедра общей химии)

**Комплексом методов физико-химического анализа изучены равновесия в тройной системе гафний–ванадий–германий, построено изотермическое сечение диаграммы состояния этой системы при температуре 1170 К, изучены физико-химические свойства сплавов из областей твердых растворов на основе двойных и тройных интерметаллидов, установлено наличие трех новых тройных интерметаллических соединений:  $Hf_{10.8-21.7}V_{36.0-42.8}Ge_{42.3-46.4}$ ,  $HfVGe$ ,  $Hf_2V_3Ge$  и для последних двух определены кристаллическая структура и параметры кристаллической решетки. Установлено, что соединение  $HfVGe$  является сверхпроводником с температурой перехода в сверхпроводящее состояние 5.7 К.**

Задачей настоящего исследования являлось установление характера фазовых равновесий в тройной системе гафний–ванадий–германий при 1170 К, изучение некоторых физико-химических свойств сплавов, а также определение кристаллической структуры тройных интерметаллических соединений, образующихся в системе.

Некоторые предварительные данные, полученные нами, о взаимодействии компонентов в исследуемой тройной системе приведены в работах [1, 2]. Двойные системы, ограничивающие исследуемую тройную, описаны в литературе достаточно подробно. В системе гафний–ванадий образуется одно соединение состава  $HfV_2$ , являющееся фазой Лавеса со структурой  $MgCu_2$  (C15) [3]. Систематически исследовать сплавы этой системы первым начал С. Комъятти [4], используя метод рентгеновского анализа и изучая твердость. Кроме конгруэнтно плавящегося интерметаллида  $HfV_2$  им были обнаружены две эвтектики: при 1600 и 1555°. В работе [5] установлено, что соединение  $HfV_2$  плавится при температуре  $1550 \pm 10^\circ$ , имеет узкую область гомогенности (66.0–66.6 ат.% V).

Диаграмма состояния системы  $Hf-Ge$ , приведенная в работе [6], является единственной попыткой анализа взаимодействия этих элементов. Диаграмма построена в предположении, что система  $Hf-Ge$  аналогична системам  $Zr-Ge$  и  $Hf-Si$ . Работа выполнена с использованием рентгенофазового, термического и микроструктурного анализов. В работе [7] было получено соединение  $HfGe_2$  с ромбической решеткой типа  $ZrSi_2$ . Рентгеновское исследование, проведенное в ра-

боте [6] на спеченных образцах, подтвердило существование дигерманида гафния. Были обнаружены также соединения  $Hf_5Ge_3$  и  $HfGe$ . Германид  $Hf_5Ge_3$  стабилизируется примесями углерода [6, 8]. При дальнейшем исследовании системы  $Hf-Ge$  были обнаружены следующие соединения:  $Hf_3Ge$ ,  $Hf_2Ge$ ,  $Hf_5Ge_3$ ,  $Hf_3Ge_2$ ,  $Hf_6Ge_5$ ,  $HfGe$  и  $HfGe_2$  [7, 9–12]. В работе [13] было подтверждено существование только  $Hf_3Ge$ ,  $Hf_2Ge$ ,  $Hf_5Ge_3$ ,  $HfGe$  и  $HfGe_2$ . Данные о системе ванадий–германий впервые были получены Г. Вальбаумом [14]. Было обнаружено соединение  $V_3Ge$ , имеющее структуру типа  $Cr_3Si$ . В работе [15] на образцах, полученных металлокерамическим способом, были обнаружены соединения  $V_3Ge_2$  и  $VGe_2$ . В [15] было высказано также предположение о существовании еще двух соединений:  $V_3Ge_2$  и  $VGe_2$ . Растворимость германия в ванадии была определена как крайне незначительная. В работе [16] методами рентгеновского и микроструктурного анализов установлено существование соединения  $V_5Ge_3$  со структурой типа  $Mn_5Si_3$ . Рентгеновским исследованием сплавов, приготовленных методом порошковой металлургии, установлено образование четырех интерметаллидов:  $V_3Ge$ ,  $V_5Ge_3$ ,  $V_3Ge_2$  и  $VGe_2$  [17]. В последующей работе [18] были уточнены составы богатых германием соединений. Фаза  $VGe_2$  отвечает составу, более точно описываемому формулой  $VGe_{1.824}(V_{11}Ge_{31})$ , и имеет сложную тетрагональную решетку. Соединению  $V_3Ge_2$  более точно отвечает формула  $V_{11}Ge_8$ . В работе [19] проводили изучение взаимодействия германия с ванадием с помощью рентгенофазового, микроструктурного, диф-

Таблица 1

## Результаты локального рентгеноспектрального анализа сплавов системы гафний–ванадий–германий

Состав, ат.%			Число фаз	Состав фазы, ат.%			Фаза
Hf	V	Ge		Hf	V	Ge	
70.0	10.0	20.0	3	73.7	1.2	25.1	V <sub>3</sub> Ge
–	–	–	–	98.9	1.1	–	Hf
–	–	–	–	34.9	61.3	3.8	HfV <sub>2</sub>
20.0	50.0	30.0	2	31.9	37.7	30.4	HfVGe
–	–	–	–	2.6	74.2	23.2	V <sub>3</sub> Ge
50.0	20.0	30.0	3	34.2	56.5	9.3	Hf <sub>2</sub> V <sub>3</sub> Ge
–	–	–	–	50.6	12.5	36.9	Hf <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>
10.0	30.0	60.0	2	28.7	35.5	35.8	HfVGe
–	–	–	–	0.5	75.4	24.1	V <sub>3</sub> Ge
20.0	60.0	20.0	3*	31.9	37.1	31.0	HfVGe
–	–	–	–	3.1	74.6	22.3	V <sub>3</sub> Ge
22.5	40.0	37.5	2	30.8	32.6	35.6	HfVGe
–	–	–	–	8.1	53.1	38.8	V <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>
10.0	40.0	50.0	2	10.8	42.8	46.4	X**
–	–	–	–	2.8	33.4	63.8	V <sub>17</sub> Ge <sub>31</sub>
10.0	30.0	60.0	2	12.7	40.9	46.4	X
–	–	–	–	0.6	1.2	98.2	Ge
20.0	30.0	50.0	3*	20.0	36.9	43.1	X
–	–	–	–	1.6	0.7	97.7	Ge
19.1	15.0	65.9	3	20.3	36.6	43.1	X
–	–	–	–	1.2	0.4	98.4	Ge
–	–	–	–	29.0	3.8	67.2	HfGe <sub>2</sub>

\* Фаза очень мелкая

\*\* X = Hf<sub>10.8-21.7</sub>V<sub>36.0-42.8</sub>Ge<sub>42.3-46.4</sub>.

## Таблица 2

Координаты и тепловые поправки атомов в структуре соединения  $\text{Hf}_2\text{V}_3\text{Ge}$ 

Атомы	Правильная система точек	X	Y	Z	$B_{изо} (10^2)$ , $\text{нм}^2$
4Hf	4(f)	1/3	2/3	0.062(1)	1.2(1)
6V	6(h)	0.168(2)	0.336(4)	1/4	1.1(3)
2Ge	2(a)	0	0	0	1.3(7)

ференциального термического методов анализа, а также измерением микротвердости. По результатам исследования построена диаграмма состояния системы V–Ge с четырьмя интерметаллическими соединениями  $\text{V}_3\text{Ge}$ ,  $\text{V}_5\text{Ge}_3$ ,  $\text{V}_{11}\text{Ge}_8$ ,  $\text{V}_{17}\text{Ge}_{31}$  (область гомогенности всех интерметаллидов невелика).

Для выполнения нашего исследования было приготовлено свыше 100 сплавов во всем интервале концентраций. Исходными материалами служили зонноочищенный германий полупроводниковой чистоты (99.999 %), ванадий электролитический марки ВЭЛ-2 (99.80%) и иодидный гафний (99.50%). Сплавы выплавляли в электродуговой печи с нерасходуемым вольфрамовым электродом на водоохлаждаемом медном поддоне в атмосфере аргона. Для предотвращения попадания в сплавы кислорода и азота предварительно плавили металлический титан, используемый в качестве геттера. Угар сплавов после плавления не превышал 1.5 мас.%. Для достижения равновесного состояния литые сплавы подвергали гомогенизирующему отжигу по различным температурным и времененным режимам (не менее 1000 ч) в зависимости от состава. Исследование проводили на образцах, закаленных от 1170 К в ледяную воду.

Для выполнения работы использовали комплекс методов физико-химического анализа: 1) микроструктурный анализ (микроскоп «Neophot-2», в качестве травителя при выявлении структуры сплавов использовали смеси концентрированных плавиковой и азотной кислот, этанола и пероксида водорода), 2) рентгенофазовый анализ (камера-монохроматор «FR-552», излучение  $\text{Cu}-K_{\alpha 1}$  и  $\text{Cu}-K_{\alpha}$ ), 3) локальный рентгеноспектральный анализ (анализатор «САМЕВАХ-microbeam»,  $K_{\alpha}$ -линии для германия и ванадия и  $L_{\alpha}$ -линия для гафния), 4) измерение твердости (твердомер «ТП-7р-1», нагрузка 49 Н), 5) измерение микротвердости (микротвердомер «ПМТ-3», нагрузка 0.098 Н), 6) измерение удельного электросопротивления (четырехзондовая микроголовка,  $T = 293$  К), 7) изу-

чение температурной зависимости удельного электросопротивления сплавов (четырехзондовый метод измерения сопротивления на постоянном токе).

Для изучения зависимости от температуры удельного электросопротивления  $\rho(T)$  сплавов на основе тройных интерметаллидов были приготовлены образцы, имеющие форму параллелепипедов, к которым с помощью электроискровой сварки приваривали медные контакты диаметром 50 мкм. Измерения проводили в сосуде Дьюара с жидким гелием на образцах, охлажденных до температуры 4.2 К. Датчиками температуры служили калиброванные термопары  $\text{Cu}-\text{CuFe}_{0.025}$ . Обработку данных (расчет  $\rho$ , коммутация тока, усреднение напряжения, построение зависимости  $\rho(T)$ ) проводили на компьютере IBM PC. Абсолютная и относительная точность измерения составила соответственно  $\pm 10$  и  $\pm 1\%$ . Точность определения значения  $T_c$  равна  $\pm 0.1$  К.

Кристаллическую структуру тройных соединений определяли методом порошка на дифрактометре «ДРОН-3.0» по схеме Брегга–Брентана [20, 21]. В качестве внутреннего стандарта применяли германий и кремний высокой чистоты. Уточнение координат и тепловых изотропных поправок атомов проводили с использованием комплекса программ ПМНК [22]. Достоверность модели проводили по значению фактора расходимости при  $R < 0.10$ . На основании результатов, полученных с помощью указанных методов физико-химического анализа, было построено изотермическое сечение диаграммы состояния системы гафний–ванадий–германий при 1170 К, представленное на рис. 1. Вид сечения характеризуется наличием большого числа двух- и трехфазных областей. Это обусловлено образованием при данной температуре 11 двойных и 3 новых тройных интерметаллических соединений. Взаимная растворимость гафния, ванадия и германия в тройной системе не превышает 1–1.5 ат.%. Протяженность области тройных твердых растворов на основе большинства интерметаллических

Таблица 3

**Межатомные расстояния ( $\sigma$ ) и координационные числа атомов (к.ч.) в структуре соединения HfVGe**

Атомы	$\sigma, \text{нм}$	К.ч.
Hf – 3V	0.303(1)	16
Hf – 6V	0.306(1)	
Hf – 3Ge	0.306(1)	
Hf – 4Hf	0.319(1)	
V – 2V	0.258(3)	12
V – 2 Ge	0.261(1)	
V – 2V	0.264(3)	
V – 2 Hf	0.303(1)	
V – 4Hf	0.306(1)	
Ge – 6V	0.261(1)	12
Ge – 6Hf	0.306(1)	

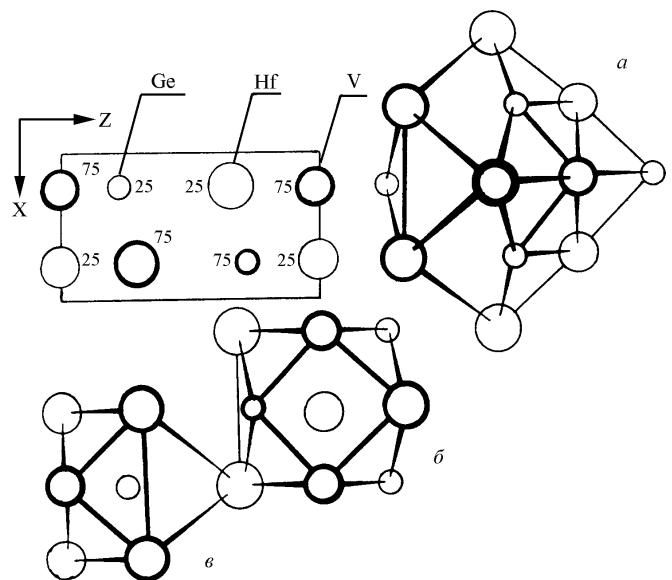


Рис. 2. Проекция структуры соединения HfVGe на плоскость XZ и координационные многогранники атомов: а)  $\text{HfGe}_5\text{V}_4\text{Hf}_8$ , б)  $\text{V}_4\text{Ge}_4\text{Hf}_4$ , в)  $\text{GeV}_4\text{Hf}_5$

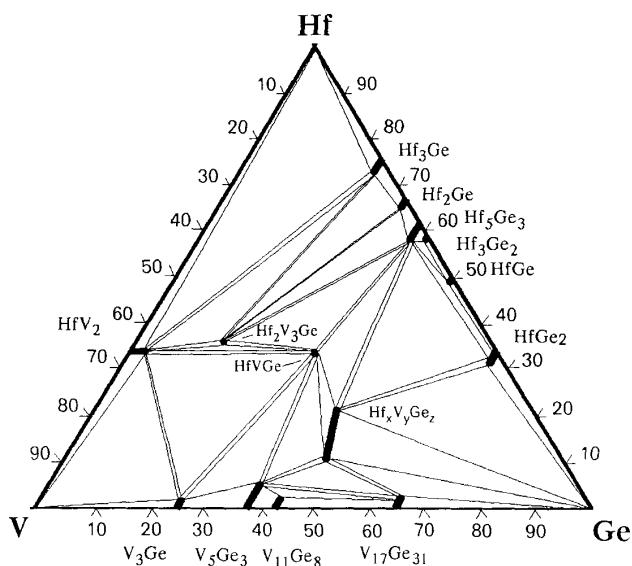


Рис. 1. Изотермическое сечение диаграммы состояния системы гафний–ванадий–германий при 1170 К

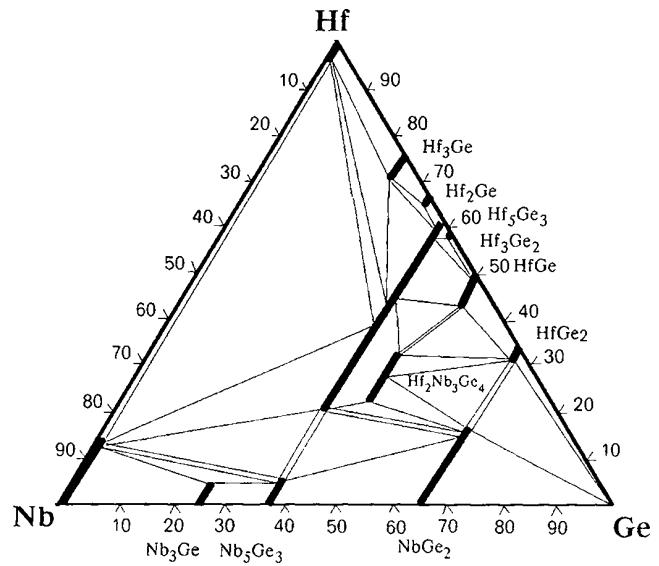


Рис. 3. Изотермическое сечение диаграммы состояния системы гафний–ниобий–германий при 1170 К

Таблица 4

## Координаты и тепловые поправки атомов в структуре соединения HfVGe

Атомы	Правильная система точек	X	Y	Z	$B_{iso}$ ( $10^2$ ), нм $^2$
2Hf	2(c)	1/4	1/4	0.638(1)	1.1(2)
2V	2(b)	3/4	1/4	0	0.5(1)
2Ge	2(c)	1/4	1/4	0.259(2)	1.4(2)

соединений незначительна (не более 3 ат.% Hf для  $V_3Ge$ ,  $V_{11}Ge_8$  и  $V_{17}Ge_{31}$ , не более 1–2 ат.% V для  $HfGe$ ,  $Hf_3Ge_2$  и  $Hf_2Ge$ ). Растворимость ванадия в соединениях  $Hf_3Ge$  и  $Hf_5Ge_3$  составляет 5 ат.%, а в соединении  $HfGe_2$  – около 4–5 ат.%. Германид  $V_5Ge_3$  проникает в тройную область не более чем на 7.5 ат.% Hf. Растворимость германия в соединении  $HfV_2$  не превышает 4 ат.%.

В системе гафний–ванадий–германий при 1170 К установлено существование трех тройных интерметаллических соединений, области однородности которых определяли по данным микроскопического, рентгенофазового и локального рентгеноспектрального анализа. Результаты локального рентгеноспектрального анализа приведены в табл. 1. Соединение HfVGe существует при 33.3 ат.% Hf, 33.3 ат.% V и 33.4 ат.% Ge, причем его область гомогенности не превышает 1–2 ат.% по всем компонентам. Область однородности соединения  $Hf_2V_3Ge$  также не превосходит 1–2 ат.% по всем компонентам и существует при 33–35 ат.% Hf, 48–49 ат.% V и 16–17 ат.% Ge. Помимо соединений HfVGe и  $Hf_2V_3Ge$  в данной системе существует тройной германид с областью гомогенности, простирающейся от 10.8 до 21.7 ат.% Hf, от 36.0 до 42.8 ат.% V и от 42.3 до 46.4 ат.% Ge. Кристаллическую структуру этого соединения не определяли.

Дифрактограмма, отвечающая образцу на основе соединения  $Hf_2V_3Ge$ , хорошо индицируется в гексагональной сингонии с периодами  $a = 0.52216(6)$ ,  $c = 0.8462(1)$  нм. Состав соединения, сингония и периоды решетки позволили предположить структуру типа  $MgZn_2$  (пространственная группа  $P6_3/mmc$ ). Расчет дифрактограммы подтвердил это предположение ( $R = 0.095$  для 66 отражений). Координаты и тепловые поправки атомов приведены в табл. 2, межатомные расстояния и координационные числа атомов – в табл. 3. Упорядоченное распределение атомов гафния и ванадия по правильным системам точек соот-

ветственно 4(f) и 6(h) исходного типа  $MgZn_2$  указывает на образование сверхструктуры. Аналогичное распределение атомов было определено ранее для структуры соединения  $Mg_2Cu_3Si$  [23]. Дифрактограмма, соответствующая образцу на основе германида HfVGe, хорошо индицируется в тетрагональной сингонии с периодами решетки  $a = 0.37017(7)$ ,  $c = 0.7242(1)$  нм. Было сделано предположение, что это соединение кристаллизуется в структурном типе  $PbFCI$ . Расчет дифрактограммы это подтвердил. Фактор расходимости ( $R$ ) был определен равным 0.097

Таблица 5

Межатомные расстояния ( $\sigma$ ) и координационные числа атомов (к.ч.) в структуре соединения HfVGe

Атомы	$\sigma$ , нм	к.ч.
Hf – 4Ge	0.272(1)	17
Hf – Ge	0.275(2)	
Hf – 4V	0.321(1)	
Hf – 4Hf	0.330(1)	
Hf – 4Hf	0.370(1)	
V – 4V	0.262(1)	12
V – 4Ge	0.264(1)	
V – 4 Hf	0.321(1)	
Ge – 4V	0.264(1)	9
Ge – 4Hf	0.272(1)	
Ge – Hf	0.275(2)	

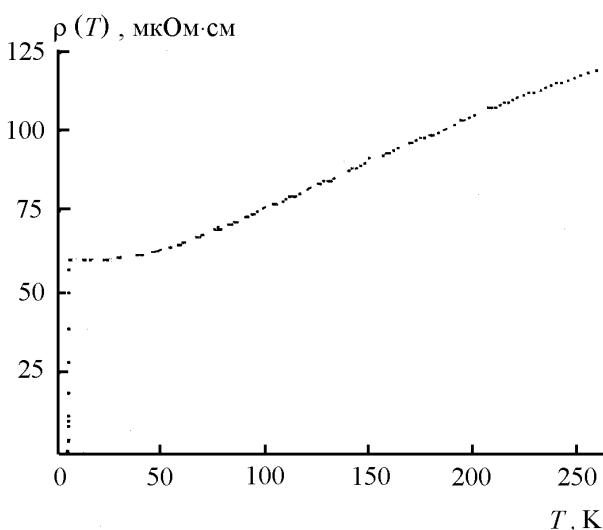


Рис. 4. Кривая зависимости удельного электросопротивления сплава на основе соединения HfVGe от температуры

для 40 отражений. Полученные значения координат и тепловых поправок атомов в структуре соединения HfVGe (пространственная группа P4/nmm) приведены в табл. 4, межатомные расстояния и координационные числа атомов – в табл. 5.

На рис. 2 показаны проекция структуры соединения HfVGe на плоскость XZ и координационные многогранники атомов. Максимальное координационное число (к.ч.) 17 имеет атом гафния, для атома ванадия к.ч. равно 12 и координационный многогранник является деформированным кубооктаэдром. Атом германия находится в центре деформированной тетрагональной антипризмы с дополнительным атомом гафния против центра большей четырехугольной грани, координационное число атома германия равно 9. Кристаллическую структуру соединения HfVGe можно представить в виде укладки сетей антипризм GeV<sub>4</sub>Hf<sub>4</sub>, разделенных слоями пустых тетраэдров и атомов гафния. Соединения Hf<sub>2</sub>V<sub>3</sub>Ge и HfVGe являются новыми представителями тройных германидов, образующихся при взаимодействии германия с переходными металлами.

Таким образом, в системе гафний–ванадий–германий на изоконцентрате 33.3 ат.% Hf существует твердый раствор германия в сплаве на основе соединения HfV<sub>2</sub> со структурой типа MgCu<sub>2</sub> и два тройных соединения: Hf<sub>2</sub>V<sub>3</sub>Ge и HfVGe. Замещение 16 ат.% ванадия германием в структуре HfV<sub>2</sub> приводит к образованию тройного соединения Hf<sub>2</sub>V<sub>3</sub>Ge. При этом наблюдается переход структуры типа MgCu<sub>2</sub> в MgZn<sub>2</sub>. Симметрия изменяется от кубической к гексагональной. Структурные типы MgCu<sub>2</sub> и MgZn<sub>2</sub> являются

близкородственными, характеризуются плотнейшими упаковками атомов различного размера и принадлежат семейству фаз Лавеса. В них можно выделить атомные сетки двух типов, чередование которых различно. Дальнейшее увеличение содержания германия до 33 ат.% способствует стабилизации тройного соединения HfVGe с тетрагональной кристаллической решеткой типа PbFCl.

Характер фазовых равновесий в системе гафний–ванадий–германий заметно отличается от ранее установленных фазовых равновесий в системе гафний–ниобий–германий при 1170 К [24]. Переходные металлы (гафний и ванадий) расположены в различных подгруппах и периодах Периодической системы Д.И. Менделеева, чем обусловлено заметное различие их свойств (таких как кристаллическая структура, электроотрицательность, размер атомов и др.), оказавшееся благоприятным для образования большого числа тройных соединений. Различия природы атомов гафния и ванадия влияют также на образование тройных твердых растворов на основе двойных соединений: для большинства из них характерна незначительная глубина проникновения в тройную систему. В системе гафний–ниобий–германий протяженность области тройных твердых растворов на основе двойных соединений подобного состава значительно выше (рис. 3), что можно объяснить более легким взаимным замещением в них атомов гафния и ниobia как атомов переходных металлов больших периодов. Наиболее протяженными в обеих системах являются области твердых растворов на основе соединений состава Me<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub>. С целью изучения растворимости ванадия в сплаве на основе соединения Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> было проведено изучение кристаллической структуры сплава, содержащего 3 ат.% V. Кристаллическую структуру определяли методом порошковой дифрактометрии (дифрактометр «ДРОН-3.0»). Установлено, что атомы ванадия замещают атомы гафния, занимающие правильную систему точек 4(d) и имеющие меньшее к.ч. (14). Поэтому область твердого раствора направлена вдоль изоконцентраты германия. Значение фактора расходимости R = 0.094. Координаты и тепловые поправки атомов приведены в табл. 6, межатомные расстояния и координационные числа атомов – в табл. 7. В области тройного твердого раствора на основе соединения Hf<sub>5</sub>Ge<sub>3</sub> ( $a = 0.7865(5)$  и  $c = 0.5543(6)$  нм) замещение 3 ат.% гафния ванадием приводит к изменению параметров элементарной ячейки:  $a = 0.7934(3)$  и  $c = 0.5509(2)$  нм.

Для ряда сплавов системы гафний–ванадий–германий измеряли твердость и микротвердость. Наибольшие значения твердости и микротвердости имеют

Таблица 6

**Координаты и тепловые поправки атомов в структуре твердого раствора ванадия  
в соединении  $Hf_5Ge_3$**

Атомы	Правильная система точек	Заполнение, %	X	Y	Z	$B_{\text{изо}} (10^2)$ , $\text{нм}^{-2}$
4Hf1	4(d)	85.8	1/3	2/3	0	0.7(4)
6Hf2	6(g)	100	0.245(1)	0	1/4	0.5(2)
6Ge	6(g)	100	0.601(4)	0	1/4	0.9(6)
4V	4(d)	14.2	1/3	2/3	0	0.7(4)

сплавы на основе германидов ванадия и образцы, соответствующие их областям гомогенности. Малые добавки гафния (2.5 ат.%) способствуют увеличению значения микротвердости сплавов на основе соединения  $V_5Ge_3$  от  $9000 \pm 200$  до  $10000 \pm 200$  Мпа соответственно. Добавки ванадия вызывают уменьшение значений твердости сплавов из областей твердых растворов на основе всех двойных германидов гафния. Например, значения микротвердости сплавов на основе соединения  $Hf_5Ge_3$  изменяются от  $7700 \pm 100$  до  $6900 \pm 100$  Мпа при легировании их 5.0 ат.% V.

Удельное электросопротивление сплавов системы гафний–ванадий–германий измеряли при комнатной температуре. Полученные результаты для сплавов на основе двойных и тройных германидов приведены в табл. 8. Добавление третьего компонента к сплавам на основе двойных соединений вызывает в основном увеличение значения  $\rho$ . Так, легирование 7.5 ат.% Hf сплава на основе соединения  $V_5Ge_3$  изменяет значения  $\rho$  до  $330 \cdot 10^{-8}$  Ом·м. Для сплава на основе соединения  $Hf_3Ge$  значения  $\rho$  увеличиваются до  $165 \cdot 10^{-8}$  Ом·м при легировании 3.0 ат.% V.

В работе изучали также температурные зависимости удельного электросопротивления в интервале 250–4.2 К для сплавов на основе соединений  $V_3Ge$ ,  $HfV_2$ ,  $Hf_{10.8-21.7}V_{36.0-42.8}Ge_{42.3-46.4}$ ,  $Hf_2V_3Ge$ ,  $HfVGe$  и образцов из областей их гомогенности. Для всех исследованных образцов (кроме  $Hf_{10.8-21.7}V_{36.0-42.8}Ge_{42.3-46.4}$ ) характерен металлический тип проводимости: значения  $\rho$  уменьшаются по мере понижения температуры. Полученные значения  $\rho_{\text{насыщ}}$  для исследованных сплавов приведены в табл. 8. Значения остаточного удельного электросопротивления ( $\rho_{\text{ост}}$ ), характеризующие структурное состояние образцов, типичны для поликристаллических образцов интерметаллидов. На рис. 4 приведена кривая температурной зависимости

Таблица 7

**Межатомные расстояния ( $\sigma$ ) и координационные числа атомов (к.ч.) в структуре твердого раствора ванадия и соединения  $Hf_5Ge_3$**

Атомы	$\sigma, \text{нм}$	к.ч.
Hf1(V) – 2 Hf1(V)	0.2754(0)	14
Hf1(V) – 6Ge	0.2790(8)	
Hf1(V) – 6Hf2	0.3353(7)	
Hf2 – 2Ge	0.2770(3)	15
Hf2 – Ge	0.2830(3)	
Hf2 – 2Ge	0.3010(1)	
Hf2 – 4Hf1(V)	0.3353(7)	
Hf2 – 2Hf2	0.3360(1)	
Hf2 – 4Hf2	0.3370(8)	
Ge – 2Hf2	0.2770(3)	9
Ge – 4Hf1(V)	0.2790(8)	
Ge – Hf2	0.2830(3)	
Ge – 2Hf2	0.3010(1)	

Таблица 8

Значения измерения физико-химических свойств сплавов на основе германидов системы гафний – ванадий – германий

Состав, ат.%			Фаза	Периоды решетки, нм			Твердость Н	Микротвердость HV	Электросопротивление ρ·10 <sup>3</sup>
Hf	V	Ge		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>			
33.3	66.7	—	HfV <sub>2</sub>	0.7382(2)	—	—	4300±100	4300±100	70±10
33.3	65.0	1.7	HfV <sub>2</sub>	0.7376(2)	—	—	—	—	—
2.0	33.4	64.6	V <sub>17</sub> Ge <sub>31</sub>	0.5968(1)	—	8.375(2)	7200±200	—	250±20
—	34.9	65.1	V <sub>17</sub> Ge <sub>31</sub>	0.5907(4)	—	8.3563(4)	7800±100	7000±100	690±20
—	35.4	64.6	V <sub>17</sub> Ge <sub>31</sub>	0.5907(2)	—	8.350(1)	—	—	—
3.0	74.0	23.0	V <sub>3</sub> Ge	0.4784(2)	—	—	10200±200	9000±100	—
—	76.0	24.0	V <sub>3</sub> Ge	0.4784(2)	—	—	11100±300	7900±100	—
2.0	73.0	25.0	V <sub>3</sub> Ge	0.4783(2)	—	—	9500±200	9000±200	—
—	77.0	23.0	V <sub>3</sub> Ge	0.4777(4)	—	—	8100±200	8200±100	—
—	75.0	25.0	V <sub>3</sub> Ge	0.4785(1)	—	—	—	—	—
2.5	60.0	37.5	V <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>	0.9556(5)	—	0.4841(3)	—	—	220±20
—	62.5	37.5	V <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>	0.9566(5)	—	0.4841(3)	9000±100	7000±100	210±22
7.5	55.0	37.5	V <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>	0.9569(4)	—	0.4844(1)	8900±200	6900±100	330±30
5.0	57.5	37.5	V <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>	0.9568(5)	—	0.4843(1)	9800±200	7300±100	290±20
2.0	56.0	42.0	V <sub>11</sub> Ge <sub>8</sub>	—	—	—	—	—	440±20
—	58.4	41.6	V <sub>11</sub> Ge <sub>8</sub>	1.3100(1)	1.610(2)	0.5021(4)	7000±150	5200±200	350±20
—	57.9	42.1	V <sub>11</sub> Ge <sub>8</sub>	1.3100(1)	1.610(2)	0.5021(5)	—	—	—
33.3	—	66.7	HfGe <sub>2</sub>	0.3793(1)	1.4885(2)	0.3751(2)	5800±100	4900±100	170±20
60.0	—	40.0	Hf <sub>3</sub> Ge <sub>2</sub>	1.0922(3)	—	0.5421(3)	6000±100	5700±100	110±20
62.5	—	37.5	Hf <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>	0.7941(1)	—	0.5542(2)	7700±100	8200±100	190±20
60.0	2.5	37.5	Hf <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>	0.7944(5)	—	0.5548(7)	—	—	—
57.5	5.0	37.5	Hf <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>	—	—	—	6900±100	6300±100	—
66.7	—	33.3	Hf <sub>2</sub> Ge	0.6595(2)	—	0.5296(3)	9000±100	9800±100	40±10
65.0	2.0	33.0	Hf <sub>2</sub> Ge	0.6589(2)	—	0.5303(3)	—	—	100±10
75.0	—	25.0	Hf <sub>3</sub> Ge	1.0925(4)	—	0.5426(3)	9100±100	8000±100	150±10
74.0	2.0	24.0	Hf <sub>3</sub> Ge	1.0920(1)	—	0.5420(2)	—	—	—
71.0	3.0	26.0	Hf <sub>3</sub> Ge	—	—	—	—	—	165±10
33.3	33.3	33.4	HfVGe	0.37017(7)	—	0.7242(1)	—	—	—
22.2	33.3	44.5	Z	—	—	—	—	—	—
34.5	49.0	16.5	Hf <sub>2</sub> V <sub>3</sub> Ge	0.52216(6)	—	0.8462(1)	—	—	—
50.0	—	50.0	HfGe	0.7066(8)	0.3905(3)	0.5355(2)	5900±100	5700±100	160±20

удельного электросопротивления для сплава на основе HfVGe, при температуре 5.7 К сплав переходит в сверхпроводящее состояние. Критическая температура перехода в сверхпроводящее состояние определена по середине резистивного перехода. Для сплавов на основе остальных интерметаллидов при температуре выше 4.2 К сверхпроводящие свойства не обнаружены. Для подтверждения вывода о том, что сверхпроводником является именно соединение HfVGe, была исследована температурная зависимость магнитной восприимчивости  $\chi(T)$  для этого соединения. В области температур  $T < T_c$  обнаружена диамагнитная аномалия при температуре  $T_c$ , соответствующей положению резистивного перехода по шкале температур. При температуре выше  $T_c$  соединение представляет собой паулиевский парамагнетик. Абсолютное значение эффекта Мейснера показало, что не менее 30% объема образца находилось в сверхпроводящем состоянии при  $T = 4.2$  К. Обнаруженная диамагнитная аномалия

$\chi(T)$  позволила сделать вывод о том, что сверхпроводимость в образце HfVGe является свойством самого соединения. Добавка 2 ат.% Hf повышает значения  $\rho_{\text{насыщ}}$  сплава на основе соединения  $V_3Ge$  до  $88 \cdot 10^{-8}$  Ом·м. Легирование приводит к нарушению плотноупакованных цепочек из атомов ванадия, что обусловливает искажение кристаллической решетки типа A15. Следствием этого является увеличение значения  $\rho_{\text{насыщ}}$  при введении в сплав третьего компонента.

Зависимость удельного электросопротивления от температуры для сплавов на основе соединения  $HfV_2$  характеризуется наличием перелома при  $T = 125$  К. Это обусловлено, вероятно, мартенситным превращением интерметаллида, о котором сообщалось в работах [25, 26]. Легирование 3 ат.% Ge способствует установлению практически линейной зависимости  $\rho(T)$  при понижении температуры. Значение  $\rho_{\text{насыщ}}$  для этого образца определено равным  $43 \cdot 10^{-8}$  Ом·м. Перелом, наблюдавшийся для чистого  $HfV_2$ , исчезает.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 96-03881а).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рудометкина М.В., Серопегин Ю.Д., Гузей Л.С., Мамедов Р.И. Деп. ВИНТИ. № 5151 от 16.07.87.
2. Серопегин Ю.Д., Рудометкина М.В. В Всесоюз. конф. по кристаллохимии интерметаллических соединений / Тез. докл. Львов, 1989. С. 71.
3. Гузей Л.С., Соколовская Е.М., Соколова И.Г., Беляева Э.И., Гузей Людм.С., Ронами Г.Н., Кузнецова С.М. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2, Химия. 1968. № 4. С. 52.
4. Kamjathy S. // J. Less-Common Metals. 1961. **3**. P. 468.
5. Rudy E., Windisch St. / J. Less-Common Metals. 1968. **15**. P. 13.
6. Nowotny H. / Radex Rundschau. 1960. **6**. S. 367.
7. Smith J.F., Bailey D.M. / Acta Cryst. 1957. **10**. P. 341.
8. Parthe E. / Acta Cryst. 1959. **12**. P. 559.
9. Robteutscher W., Shubert K. / Z. Metallkunde. 1965. **56**. S. 40.
10. Shubert K., Raman A., Rossteutcher W. / Z. aturwissenschaften. 1964. **51**. S. 506.
11. Shubert K., Meissner H.G., Potozsche M., Rossteutscher W., Stolz E. / Z. Naturwissenschaften. 1962. **49**. S. 57.
12. Smith J.F., Bailey D.M. / J. Less-Common Metals. 1972. **27**. P. 169.
13. Марко М.А., Кузьма Ю.Б. / Изв. АН СССР. Неорг. матер. 1977. **13**. С. 925.
14. Wallbaum H.J. / Z. Naturwissenschaften. 1944. **32**. S. 76.
15. Holleck H. / Monatsh.Chem. 1963. **94**. S. 247.
16. Гладышевский Е.И., Кузьма Ю.Б. / ДАН УССР. 1958. **20**. С. 1208.
17. Holleck H., Nowotny H., Benesovsky F. / Monatsh.Chem. 1963. **94**. S. 497.
18. Vollek H., Wittman A., Nowotny H. / Monatsh. Chem. 1964. **95**. S. 1544.
19. Савицкий Е.М., Ефимов Ю.В., Айхлер К.Н., Зволинский О.И. / Изв. АН СССР. Металлы. 1974. № 3. С. 214.
20. Асланов Л.А. Инструментальные методы рентгеноструктурного анализа. М., 1983. С. 287.
21. Франк-Каменецкий В.А. Руководство по рентгеноструктурному исследованию минералов. М., 1975. С. 400.
22. Печарский В.К., Завалий П.Ю., Аксельруд Л.Г. / Вестн. Львовск. ун-та. Сер. хим. 1984. № 25. С. 9.
23. Laves F., Wallbaum H. / Z. anorg. Chem. 1942. **18**. № 1. S. 110.
24. Seropegin Yu.D., Rudometkina M.V. / J. Less-Common Metals. 1987. **135**. P. 127.
25. Финкель В.А., Пушкарев Е.А. // ЖЭТФ. 1980. **78**. С. 842.
26. Кожанов В.Н., Романов Е.П., Верховский С.В., Степанов А.П. // Физ. мет. и металловедение. 1979. **48**. С. 1249.